PAT-NO:

JP401256107A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01256107 A

TITLE:

MANUFACTURE OF OXIDE SUPERCONDUCTING COIL

PUBN-DATE:

October 12, 1989

INVENTOR-INFORMATION: NAME SUGIMOTO, MASARU KONO, TSUKASA IKENO, YOSHIMITSU SADAKATA, NOBUYUKI

INT-CL (IPC): H01F005/08, H01B013/00, H01B012/04

US-CL-CURRENT: 336/DIG.1, 505/880

ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent elements constituting a substrate from diffusing toward superconductor, and enable the manufacturing of an oxide superconducting coil excellent in critical temperature and critical current density, by performing heat treatment after a specified alloy layer and an oxide layer of a specified composition are laminated in a trench of a coil pattern type formed on a substrate.

CONSTITUTION: In at least the trench 2 of a substrate 1 surface, an alloy layer 5 composed of alloy shown by a formula I is formed, and an oxide layer 6 with a composition shown by a formula II is formed outside the alloy layer 5. Then heat treatment is performed. In the formulas, A shows one or more kinds of group IIIa elements in the periodic table, and B shows one or more kinds of of group IIa elements of the periodic table. As a result, elements mutually diffuse between the oxide layer 6 and the alloy layer 5, and fine and uniform oxide superconductor based on the formula I is formed. Since the alloy layer 5 based on the formula I, which is formed on the substrate 1, turns into a diffusion barrier of substrate element for the superconductor, the contamination of an oxide superconducting circuit 8 is prevented. Thereby, a superconducting coil having a high critical temperature and a large critical current density can be obtained.

	KWIC	
--	------	--

Abstract Text - FPAR (1):

PURPOSE: To prevent elements constituting a substrate from diffusing toward superconductor, and enable the manufacturing of an oxide superconducting coil excellent in critical temperature and critical current density, by performing heat treatment after a specified alloy layer and an oxide layer of a specified composition are laminated in a trench of a coil pattern type formed on a substrate.

平1-256107 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成1年(1989)10月12日

H 01 F 5/08 13/00 H 01 B

ZAA HCU ZAA

N - 6447 - 5EZ - 7364 - 5G

6969-5G審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

の発明の名称

// H 01 B

酸化物超電導コイルの製造方法

20特 昭63-84817 顧

願 昭63(1988) 4月6日 22出

⑫発 明 者 杉 ⑫発 者 河

明

優 本 宰 野

藤倉電線株式会社内 東京都江東区木場1丁目5番1号 東京都江東区木場1丁目5番1号

藤倉電線株式会社内 藤倉電線株式会社内

野 者 ⑫発 明 池

12/04

光 錏

東京都江東区木場1丁目5番1号 東京都江東区木場1丁目5番1号

藤倉電線株式会社内

伸 行 方 者 72)発 明 定 藤倉電線株式会社 创出 願 人

東京都江東区木場1丁目5番1号

弁理士 志賀 個代 正武 理 人

外2名

1. 発明の名称

酸化物超電導コイルの製造方法

2. 特許請求の範囲

一般式A-B-Cu-O(ただしAは、Y,Sc,La, Yb, Er, Eu, Ho, Dy等の周期 年表 🛮 a族元素の I 種以上を示し、Bは、Mg,Ca,Sr,Ba等の周期 律表 [a 展元素の1種以上を示す。)で示される組 成の酸化物超電導体からなる超電導回路を具備し てなる酸化物超電導コイルの製造方法において、 **表面にコイルパターン状の潜を形成してなる金属** 型の基板を用い、この基板表面の少なくとも蔣那 分にCu-B合金からなる合金層を形成するととも に、前記合金暦の外方にA₂B₁Cu₁O₅なる組成 の酸化物層を形成した後、酸素雰囲気中において 酸化物超電導体を生成させる最終熟処理を行うこ とを特徴とする酸化物超電導コイルの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

「 産業上の利用分野 」

本発明は、核磁気共鳴装置や粒子加速器に用い られる超電導マグネット用などとして開発が進め られている酸化物超電導コイルの製造方法に関す

「従来の技術」

最近に至り、常電導状態から超電導状態に遷移 す る 囮 界 温 度 (T c)が 液 体 窒 素 温 度 を 超 え る 値 を 示す酸化物系の超電導体が種々発見されている。 そして、このような酸化物超電導体を用いて核磁 気共鳴装置あるいは粒子加速器等に適用される超 電導コイルの作製が試みられている。

このような酸化物超電導体からなる超電導コイ ルの製造方法の一例として、ステンレス、銅など の金属材料からなる基板を用意し、この基板に渦 巻き状の溝を形成し、次いでこの溝内に酸化物超 電導粉末あるいは酸化物超電導粉末の前駆体粉末 を充填し、その後に加熱処理を施して游内の钞末 を焼結し、滞に沿って渦巻き状の超電導回路を形 成して酸化物超電導コイルを得る方法がある。

「 発明が解決しようとする課題 」

8/30/05, EAST Version: 2.0.1.4

ところは、粉末を焼結を焼れるでは、粉末を焼けるでは、粉末を焼けるでは、粉末をはいるでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、いい

本発明は、前記問題に鑑みてなされたもので、 均一で緻密な構造の酸化物超電導回路を生成させ ることができるとともに、基板構成元素の超電導 体側への拡散を防止することができ、臨界温度と 臨界電流密度の優れた酸化物超電導コイルを製造 することができる方法を提供することを目的とす

金層が、基板元素の超電導体側への拡散障壁となるために、基板構成元素の拡散が原因となって生じる酸化物超電導回路の汚染が防止される。

以下に本発明を更に詳細に説明する。

第 1 図ないし第 5 図は、本発明の製造方法を Y - B a - C u - O 系の酸化物超電導コイルの製造方法 に適用した一実施例を説明するためのものである。

本実施例では、まず、Cu,Ni,Zr,Ti,Nb,V,Hfなどの融点800℃以上の純金属、あるいは、Ni-Cu,Ti-Al,Ni-Alなどの融点800℃以上の合金からなる第1図に示す基板1を用意する。この基板1の上面には、形成すべき回路パクーンと同一形状の渦巻き状の溝2が形成されている。なお、溝2を基板1に形成する場合は切削加工などの機械的手段あるいはエッチングなどの化学的手段などを用いることができる。

次に基板 1 の全面に、蒸着法、 C V D (化学気相成長)法などの成膜法、あるいはメッキ法などを用いて第 3 図に示すように厚さ数十μ m程度の C uからなる被復層 3 を形成する。

る。

「課題を解決するための手段」

本発明は、一般式 A-B-Cu-O(ただしAは、Y,Sc,La,Yb,Er,Ho,Dy等の周期卻表面a族元素の1種以上を示し、Bは、Mg,Ca,Sr,Ba等の周期卻表面a族元素の1種以上を示す。)で示される租成の酸化物超電導体からなる超電方法の関準なるの製造がある。 ひまいてなる酸化物超電導力イルの調査がはないなる。 製の基板を用い、この基板を形成してなる。 対している。 対した。

「作用」

A B C u O sなる組成の酸化物層の元素とC u -B 合金からなる合金層との間で元素が相互拡散して緻密で均一なA -B -C u -O 系の酸化物超電導体が生成する。また、基板上に形成したC u -B 合

次いで基板1の上面側の被覆層3の上面に、第 4図に示すようにBaを含む厚さ数十μm程度の添加層4を形成する。この添加層4を形成するには、 Ba C O 。粉末あるいはBa O 粉末などのBaを含む 化合物粉末、または、Ba合金粉末などを吹き付ける方法、あるいは、蒸着法、スパックリング法、メッキ法などの方法を行うことにより形成することができる。

添加層 4 を形成したならば、基板 1 を真空雰囲気(例えば 1 0 ⁻³ T orr以下の真空雰囲気)あるいはN 2 ガス、A rガスなどの不活性ガス雰囲気中において 5 0 0 ~ 9 0 0 ℃の温度で数時間~数十時間加熱する中間熱処理を施す。この中間熱処理によって被獲層 3 の C u と添加層 4 の B a を相互拡散させて第 5 図に示すように C u - B a 合金からなる合金層 5 を形成する。

次に、満2の内部に被覆された合金圏5上に第 6図に示すようにY』Ba」Cu」O。なる組成の酸化 物圏6を形成する。この酸化物圏6を形成するには、例えば、Y2O。粉末とBaCO。粉末とCuO 粉末をモルピマ:Ba:Cu=2:1:1の割合にななる。Cu=2:1:1の割合になない。 Ba:Cu=2:1:1の割合になない。 Ba:Cu=2:1:1の割合になない。 Ba:Cu=2:1:1の割合になない。 Ba:Cu=2:1:1の割合にない。 Ba:Cu=2:1:1の割合には、 Ba:Cu=2:1:1:1の割合には、 Ba:Cu=2:1:1の割合には、 Ba:Cu=2:1:1の割合には、 Ba:Cu=2:1:1:1の割合には、 Ba:Cu=2:1:1の割合には、 Ba:Cu=2:1:1:1の割合には、 Ba:Cu=2:1:1:1:1の割合には、 Ba:Cu=2:1:1:1:1の割合には、 Ba:Cu=2:1:1:1:1の割合には、 Ba:Cu=2:1:1:1:1の割合には、 Ba:Cu=2:1:1:1の割合には、 Ba:Cu=2:1:1:1の割合には、 Ba:Cu=2:1:1:1:1の割合には、 Ba:Cu=2:1:1:1:1の割合には、 Ba:Cu=2:1:1:1:1の割合には、 Ba:Cu=2:1:1:1:1の割合には、 Ba:Cu=2:1:1:1:1の割合には、 Ba:Cu=2:1:1:1:1の割合には、 Ba:Cu=2:1:1:1:1:1:1の割合には、 Ba:Cu=2:1:1:1:1の割合には、 Ba:Cu=2:1:1:1:1の割合には、 Ba:Cu=2:1:1:

酸化物層 6 を形成したならば、基板 1 を酸素気流などの酸素存在雰囲気において 8 0 0 ~ 1 0 0 0 ℃で数時間~数十時間程度加熱し、その後に室温まで例えば 1 0 0 ℃/時間の割合で徐冷する最終処理を施す。この最終熱処理によって酸化物層 6 の元素と合金層 5 の元素が相互拡散して Y ー B a 2 C u 2 O 7 - 8 なる組成の酸化物超電導層が生成

して、このように多数枚後層して超電事マグネットを形成する場合、積層される超電事コイルAにおいて超電事回路 8 ※外の部分は絶縁状態事間路 8 ※外の部分は絶縁状態事間路 2 の点において超電事回路 1 のが覆いるので特別な絶縁を配回を正確 4 のが覆いるので特別な絶縁を正確を 5 のでもる。 8 間の絶縁性を確保することができる。

なお、前述した例においては、基板1の表面に Cuからなる被質層3とBaを含む添加層4を形成 し、これに中間熱処理を施してCu-Ba合金の合 金層5を生成させたが、基板1の表面に合金層5 を公知の成膜法などで直接形成し、その後にY。 Ba, Cu, O。なる組成の酸化物層6を形成して本 売明方法を実施しても差し支えない。

ところで、先に説明した例はY-Ba-Cu-O系の酸化物超電導体を備えた超電導コイルの製造方法を説明した例であるが、本発明をY-Ba-Cu-

され、第7図に示す超電専回路8が形成され、第 8図に示すシート状の超電導コイルAを得ること ができる。なお、第8図に示す基板1の上面側で あって超電導回路8が形成されていない部分には、 最終熱処理によってСu-Ba酸化物層9が生成さ れるとともに基板1の側面と底面には酸化銅層1 0が生成される。

前記最終熱処理時においては、Y・BaiCuiOsなる組成の酸化物層6に、最終熱処理雰囲気中の酸素とCu-Ba合金からなる合金層5の元素が拡散してY・BaiCusOτ-8なる組成の酸化物超電導体を生成させているので、粉末の圧密体を熱処理し、固相反応させて酸化物超電導体を生成させることができる。それで登れているのような酸化物超電導体からなる超電導回路8は臨界温度が高く、臨界電流密度も優れている。

また、第8図に示す超電導コイルAは多数枚積 圏されて相互の超電導回路8どうしを接続して超 電導マグネットを構成するために使用される。そ

○系以外のA-B-Cu-O系の超電導コイルの製造方法に適用できることは勿論である。 Y-Ba-Cu
-O系以外の酸化物超電導体を具態する超電導コーパイルを製造する場合には、添加層に含有させるB元素として周期律表Ⅱa族元素の中からBa以外の元素を選択し、次いで、A元素としてY以外の周期律表Ⅲa族元素を選択し、A・Ba・Cu・O・なる組成の酸化物層を形成して本発明方法を実施すれば良い。

「製造例」

Niからなり厚さ 0 . 5 an R、直径 5 0 0 an aの円板状の基板の表面に、幅 2 an a、深さ 2 an aの過巻き状の薄を隣接する溝の間隔を 2 an aに設定して形成した。次にこの基板の表面に硫酸網浴を用いたメッキ法により厚さ約 4 0 μ an a C u b 復層を形成した。次にこの被復層の表面に B a O 粉末 (4 N、粒度 1 μ a 程度)を塗布して約 3 0 μ a a a a 添加層をスプレー塗布法により形成した。添加層を形成したならば Λ r ガス 雰囲気中において 6 0 0 ℃で 4 8 時間加熱する中間熱処理を行って B a - C u 合金層を形

成した。

次に清郎分にY・Bai CuiO・なる組成の酸化物層を印刷法で埋設した。続いて1気圧の酸素ガス雰囲気中で920℃に12時間加熱した後に徐冷する最終熱処理を施し、基板の游に沿って渦巻き状の酸化物超電導回路を形成した。

この基板から超低導回路部分を切り出してその超低導特性を測定したところ、

临界温度

· 9 1 K

臨界電流密度 1000A/cm²(77Kにおいて)を示した。

また、基板の断面観察を行ったところ、厚さ約 20μmの反応圏を確認することができ、 X 線回 折分折により Y ₁ B a₁ C u₂ O₇₋₈ なる組成の斜方 晶の生成を確認することができた。

「発明の効果」

以上説明したように本発明の方法は、基板に形成したコイルパターン状の潜内にCu-B合金層とA。B,Cu,O。なる組成の酸化物層を積層した後に最終熱処理するために、酸化物層に合金層の元

図、第8図は超電導コイルの断面図である。

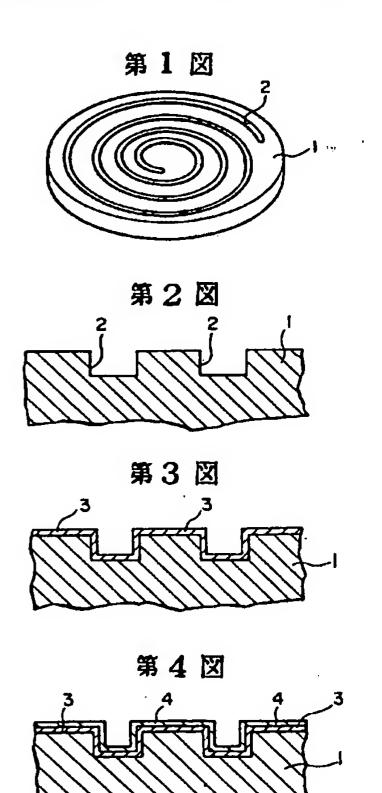
1 ···基板、2 ···濟、3 ···· 旅暖層、4 ···混合層、5 ···合金層、6 ···酸化物層、8 ···酸化物超電導回路。

出頭人 藤倉電線株式会社

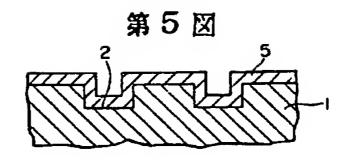
素と最終無処理雰囲気中の酸素を拡散させて酸化物超電導体を生成させ、滞に沿ってコイルパターン状の超電導回路を形成することができる。また、A。B、Cu、O。なる組成の酸化物層にCu-B合金層の元素を拡散させて酸化物超電導体を生成させて超電導回路を形成するので粉末を焼結させて超電導回路を形成するに比較して空隙のない鍛密な構造の超電導回路を形成することができる。 従って臨界温度の高い、臨界電流密度の高い超電導コイルを得ることができる効果がある。

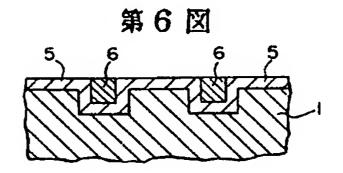
4. 図面の簡単な説明

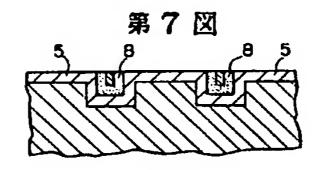
第1図ないし第8図は本発明を説明するためのもので、第1図は基板の斜視図、第2図は第1図に示す基板の溝部を示す断面図、第3図は基板にCu層を形成した状態を示す断面図、第4図は基板にCu層とBa層を形成した状態を示す断面図、第5図は基板上にCu-Ba合金層を形成した状態を示す断面図、第6図は溝にYaBaiCuiOsなる組成の混合層を形成した状態を示す断面図、第7図は酸化物超電導回路を形成した状態を示す断面図、第7図は酸化物超電導回路を形成した状態を示す断面



 $\frac{-32-}{8/30/05}$, EAST Version: 2.0.1.4







第8図